

非磁性基底状態を持つ重い電子系PrTr₂Al(20) (Tr : Ti, V)単結晶における多極子モーメントの強い混成効果

その他のタイトル	Experimental study of strong hybridization effects in the multipolar heavy fermion systems PrTr ₂ Al(20) (Tr : Ti, V)
著者	辻本 真規
学位授与年月日	2017-03-23
URL	http://doi.org/10.15083/00076110

論文の内容の要旨

論文題目 非磁性基底状態を持つ重い電子系 $\text{PrTr}_2\text{Al}_{20}$ ($\text{Tr} : \text{Ti, V}$) 単結晶における多極子モーメントの強い混成効果
(Experimental study of strong hybridization effects
in the multipolar heavy fermion systems $\text{PrTr}_2\text{Al}_{20}$ ($\text{Tr} : \text{Ti, V}$))

氏名 辻本 真規

1. 背景

電子相関が強い系は強相関電子系と呼ばれ、結晶内の電子軌道、スピン、格子などの相互作用により様々な特異な物性が現れる。その中でも特に局在電子と遍歴電子の相互作用が強い場合、高温で成り立っていた局在描像が低温で成り立たなくなり、準粒子の有効質量が大きい状態となる。このような物質は重い電子系と呼ばれる。重い電子系には局在スピンを秩序化させようとする RKKY 相互作用と、逆に局在スピンをスクリーニングしようとする近藤効果が同時に作用する。そして RKKY 相互作用と近藤効果が丁度打ち消しあい、磁気転移温度が絶対零度に抑制された点は量子臨界点と呼ばれ、スピンの量子ゆらぎにより重い電子超伝導などの特異な物性が現れる。このようなスピンの混成効果についてはこれまでの研究によって多くの大変興味深い物性が明らかにされている。

一方で、スピンの代わりに電子軌道の一種である局在電気四極子モーメントと伝導電子の混成を考慮することにより新しい現象が起こると考えられる。理論的には四極子 (2 channel) 近藤効果の存在が予測されている。四極子近藤効果の基底状態は局在モーメントが過剰遮蔽された非フェルミ液体になること予測され、種々の物理量に異常が現れる (例えば、電気抵抗率 $\rho \sim T^{1/2}$, 磁化率 $\chi \sim T^{-1/2}$, 比熱 $C \sim T \ln T$) [1]。しかしながらこの四極子近藤効果に関する現象はこれまで実現可能な系が見つかっていなかったため、実験的な研究がほとんど進められてこなかった。

四極子近藤効果の実験的な研究にはスピンの自由度を持たず、多極子モーメントのみ有する非磁性 Γ_3 結晶場基底状態と、強い混成を示す系が必用である。近年我々のグループで発見された $\text{PrTr}_2\text{Al}_{20}$ ($\text{Tr} : \text{Ti, V}$) はそれらの条件を満たす稀有な系であることが分かってきた。これらの物質は四極子転移を 2 K (Ti 系), 0.7 K (V 系) において起こし、中性子実験などによって非磁性 Γ_3 結晶場基底状態であることが確認されている [2]。さらに、さまざまな実験でこれらの物質の強い混成効果が観測されている [3]。さらに $\text{PrTi}_2\text{Al}_{20}$ は常圧下において 0.2 K で [4]、8 GPa の圧力を印加することにより 1 K で超伝導転移を示す。圧力下における準粒子の有効質量は自由電子の 100 倍以上であり、四極子ゆらぎの重い電子超伝導が実現している [5]。 $\text{PrV}_2\text{Al}_{20}$ は Ti 系に対して化学的圧力がかかった状態であり、常圧下でも混成が強い状態となっている。実際に強い混成によって $\rho \sim T^{1/2}$, $\chi \sim -T^{1/2}$, $C/T \sim T^{-3/2}$ などの異常な振る舞いが見られる [2]。ただしより量子臨界点に近いと考えられる V 系で超伝導が実現されておらず、結晶の純良化が必要だと考えられていた。

2. 目的と手法

本研究では特に混成が強い $\text{PrV}_2\text{Al}_{20}$ の純良化を行い局在四極子と伝導電子の混成による様々な現象を実現することをまず第一の目的とした。そして、その実験結果をもとに四極子近藤効果と、四極子のゆらぎによって発現する量子臨界現象の知見を得ることを第二の目的とした。

単結晶試料はアルミニウム自己フラックス法で合成をし、主に希釈冷凍機とパルスチューブ冷凍機を用いて電気抵抗率、比熱、磁化率、磁気 Grüneisen 係数を測定した。

3. 実験結果と考察

3-1. $\text{PrV}_2\text{Al}_{20}$ の常圧下非磁性重い電子超伝導 [6]

我々は合成パラメーターを丁寧に調整することによって従来の $\text{RRR} \sim 7$ に対して、今回 $\text{RRR} \sim 19$ の結晶を合成することに成功した。そして希釈冷凍機を用いて電気抵抗率、磁化率、比熱を測定したところ、 0.05 K において超伝導が現れることを発見した(図 1 (a))。さらに転移温度の磁場依存性を調べたところ、この超伝導が図 1(b)のように磁場に対して鈍感であることから、準粒子質量は自由電子の 140 倍程度となっていることが分かった。また、比熱測定では超伝導転移温度よりも高温側の四極子秩序状態において、図 1(c)のように温度の冪乗に比例するふるまいが見られている。このことから、四極子秩序状態中でオービンのようなギャップレスなモードが四極子ゆらぎにより立ち上がっている可能性が考えられる。基底状態が非磁性であることから、これは初めて常圧下で実現した四極子ゆらぎによる重い電子超伝導である。

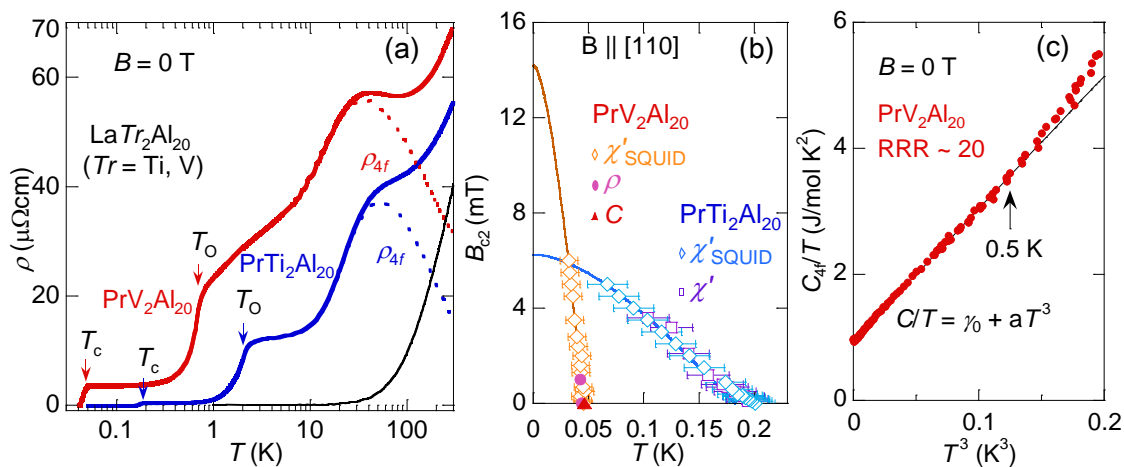


図 1. (a) $\text{PrTi}_2\text{Al}_{20}$, $\text{PrV}_2\text{Al}_{20}$ の電気抵抗率の温度依存性。本研究で $\text{PrV}_2\text{Al}_{20}$ の四極子秩序状態において 0.05 K で超伝導が実現した。(b) 超伝導の温度—磁場相図。実線は WHH フィッティングの結果を表す。 $\text{PrV}_2\text{Al}_{20}$ の超伝導は常圧下において $\text{PrTi}_2\text{Al}_{20}$ よりも磁場に対して鈍感で、準粒子の有効質量が大きい重い電子超伝導状態となっている。(c) 比熱は四極子秩序状態において T^4 に比例する。切片は非常に大きく、 γ が 0.9 J/mol K^2 にも達する。

3-2. 磁場下の物性測定による四極子ゆらぎ量子臨界現象

$\text{PrV}_2\text{Al}_{20}$ は前節で述べたようにゼロ磁場常圧下でも四極子のゆらぎによる重い電子超伝導が見られることから、常圧下において量子臨界点近傍にあることが予想されていた。そして共同研究により、 $B = 11 \text{ T} \parallel [111]$ の磁場中電気抵抗率測定において、四極子ゆらぎの量子臨界現象にともな

う異常な温度のべき乗測が観測された [7]。そこで四極子ゆらぎ量子臨界現象を確認し、詳細を調べるために量子臨界性を顕著に示す磁気グリューナイズン係数と、比熱の測定を磁場中で行った。

磁気グリューナイズン係数 Γ_H を直接測定する手法が確立されているドイツ・アウグスブルグ大学において測定を行ったところ、図 2 のように量子臨界点である 11 T において Γ_H の明瞭な符号反転が見られた。 Γ_H の磁場スイープにおける符号反転は量子臨界点を表すので、11 T における量子臨界点の存在がより揺るぎないものとなった。

さらに、RRR ~ 19 の $\text{PrV}_2\text{Al}_{20}$ 結晶に対して 8 T 以下の比熱測定を $B \parallel [111]$, $[110]$, $[100]$ 方向で行った。結果、0 T において見られていた 0.65 K, 0.75 K の 2 段転移は $[111]$ 方向は 6 T, $[110]$ 方向は 5 T において融合し、1 つの転移になった。 $[100]$ 方向では 8 T まで 2 段転移が残り、4 T 付近では今まで発見されていなかった新しい異常が 0.45 K 付近に見られている。また、全ての方向において、低温側の転移 ($[100]$ 方向は 0.45 K 付近の転移と 0.65 K 付近の転移) は 4 T 付近において昇温、降温過程にヒステリシスが現れ、1 次転移であることが分かった。このように $\text{PrV}_2\text{Al}_{20}$ の磁場中相図は複雑であり、 Γ_3 基底状態を持つ多極子自由度が絡んだ反強多極子秩序である。

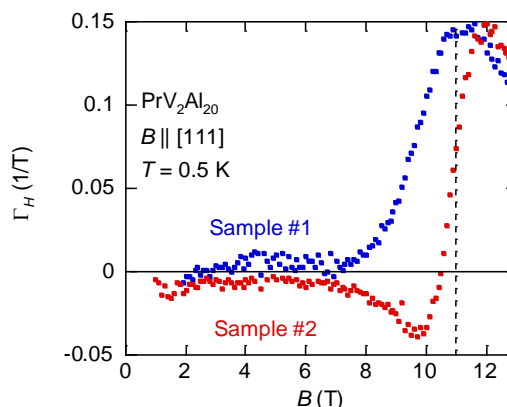


図 2. $\text{PrV}_2\text{Al}_{20}$ の Γ_H の磁場依存性。点線は量子臨界磁場である 11 T を表す。Sample #1 は RRR ~ 7、Sample#2 は RRR ~ 17 であり、後者の方が結晶の質が良い。Sample#2 においてのみ量子臨界磁場付近で符号反転が見られる。

3-3. 多極子転移点の高温側における磁場中四極子近藤効果

$\text{PrV}_2\text{Al}_{20}$ は四極子転移点の高温側において電気抵抗率、磁化率、比熱などに異常な金属状態が見られ、四極子近藤効果を反映したものである可能性が高いと指摘されてきた [3]。そこで、四極子近藤効果に関する理論的研究と比較をするため、 $\text{PrV}_2\text{Al}_{20}$ の磁場中電気抵抗率を調べた。その結果、 $8 \text{ K} < T < 60 \text{ K}$ においては、負の磁気抵抗、 $T < 8 \text{ K}$ では正の磁気抵抗が観測された (図 3)。クリーンな系において負の磁気抵抗を示すふるまいは磁氣的近藤効果または四極子近藤効果の場合に予測されている。磁気抵抗率から自由電子の寄与を差し引き、 $(T + 10 \text{ K})^{0.7} / H$ に対してプロットすると図 3 (b) のように負の磁気抵抗が見られる領域で一つの曲線にスケールする。このスケールリングの温度の冪は近藤効果に対して温度の 1 乗になることが予測されており、実際に多くの系で温度の冪が 1 になっている。一方、四極子近藤効果に対して温度の 0.5 乗が予測されており [8]、今回のように温度の冪が 0.7 になることは、この磁気抵抗率の振る舞いが四極子近藤効果によるものであることを強く示唆する。

さらに、電気抵抗率が $T^{-1/2}$ に依存する温度領域の上限を T_0 とし、 T/T_0 に対して電気抵抗率をプロットする。すると、負の磁気抵抗が見られる領域において一つの曲線に全ての磁場のデータが乗り、四極子近藤効果に対する理論的計算結果 [9] と合致する。これらのことから、 $\text{PrV}_2\text{Al}_{20}$ でみられる負の磁気抵抗率は四極子近藤効果によるものであると言える。また、低温側の磁気抵抗が正に転

じる領域では四極子近藤効果の理論から外れた振る舞いとなるが、四極子の近藤共鳴や量子臨界現象が理論からの乖離の起源ではないかと考えられる。

4. まとめ

本研究では四極子近藤効果と四極子ゆらぎの量子臨界現象の物性を解き明かすために、 $\text{PrV}_2\text{Al}_{20}$ の物性測定を行った。その結果、以下に代表されるような成果が得られた。

1) $\text{PrV}_2\text{Al}_{20}$ において、0.05 K で四極子のゆらぎによって発現する常圧下重い電子超伝導を世界で初めて実現した。また、四極子ゆらぎによるギャップレス状態 (オービトン) 実現の可能性が見出された。

2) 磁気グリューナイゼン係数の直接測定により $B = 11 \text{ T} \parallel [111]$ における四極子ゆらぎ量子臨界現象をとらえた。また、純良結晶を用いた相図を作成し、この量子臨界現象は反強四極子秩序相の抑制によって起きると分かった。

3) 四極子の無秩序状態において負の磁気抵抗を観測し、四極子近藤効果が発現していることを明らかにした。

5. 参考文献

- [1] D. L. Cox and A. Zawadowski, *Adv. Phys.* **47**, 599 (1998).
- [2] T. J. Sato, S. Ibuka, Y. Nambu, T. Yamazaki, T. Hong, A. Sakai, and S. Nakatsuji, *Phys. Rev. B - Condens. Matter Mater. Phys.* **86**, 184419 (2012).
- [3] A. Sakai and S. Nakatsuji, *J. Phys. Soc. Japan* **80**, 63701 (2011).
- [4] A. Sakai, K. Kuga, and S. Nakatsuji, *J. Phys. Soc. Japan* **81**, 83702 (2012).
- [5] K. Matsubayashi, T. Tanaka, A. Sakai, S. Nakatsuji, Y. Kubo, and Y. Uwatoko, *Phys. Rev. Lett.* **109**, 187004 (2012).
- [6] M. Tsujimoto, Y. Matsumoto, T. Tomita, A. Sakai, and S. Nakatsuji, *Phys. Rev. Lett.* **113**, 267001 (2014).
- [7] Y. Shimura, M. Tsujimoto, B. Zeng, L. Balicas, A. Sakai, and S. Nakatsuji, *Phys. Rev. B* **91**, 241102 (2015).
- [8] F. B. Anders, M. Jarrell, and D. L. Cox, *Phys. Rev. Lett.* **78**, 2000 (1997).
- [9] A. Tsuruta and K. Miyake, *J. Phys. Soc. Japan* **84**, 114714 (2015).

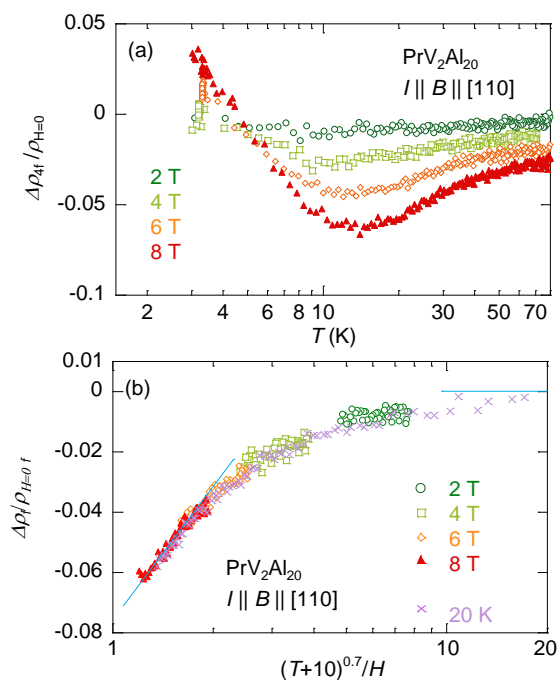


図 3. (a) $\text{PrV}_2\text{Al}_{20}$ の磁気抵抗率。磁気抵抗率を求めるにあたって、 $\text{LaV}_2\text{Al}_{20}$ における電気抵抗率の温度依存性を差し引くことにより、 $4f$ 電子の寄与を求めた。(b) $(T+10)^{0.7}/H$ に対する磁気抵抗率。磁気抵抗率が一つの曲線にスケールされる。